REC'D 1 0 SEP 2004

PCT

WIPO

20. 7. 2004

JAPAN PATENT **OFFICE**

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2003年 7月15日

出願 番 Application Number:

特願2003-197229

[ST. 10/C]:

[JP2003-197229]

出 願 人 Applicant(s):

独立行政法人理化学研究所

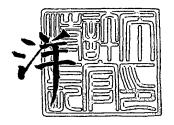
学校法人中部大学

PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN **COMPLIANCE WITH** RULE 17.1(a) OR (b)

2004年

8月26日



٠. ·

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 【書類名】

特許願

【整理番号】

P-B1178

【提出日】

平成15年 7月15日

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

A61K 31/35 ADD

【発明の名称】

高カルシウム血症および骨疾患治療剤

【請求項の数】

【発明者】

【住所又は居所】

埼玉県和光市広沢2番1号 理化学研究所内

【氏名】

長田 裕之

【発明者】

【住所又は居所】 埼玉県和光市広沢2番1号 理化学研究所内

【氏名】

町田 清隆

【発明者】

【住所又は居所】 埼玉県和光市広沢2番1号 理化学研究所内

【氏名】

清水 猛

【発明者】

【住所又は居所】 埼玉県和光市広沢2番1号 理化学研究所内

【氏名】

中田忠

【発明者】

【住所又は居所】 東京都品川区旗の台1-5-8

【氏名】

新木 敏正

【発明者】

【住所又は居所】 愛知県春日井市松本町1200 学校法人三浦学園 中

部大学内

【氏名】

禹 済泰

ページ: 2/E

【発明者】

【住所又は居所】 愛知県春日井市松本町1200 学校法人三浦学園 中

部大学内

【氏名】 永井 和夫

【特許出願人】

【識別番号】 000006792

【氏名又は名称】 理化学研究所

【特許出願人】

【識別番号】 500433225

【氏名又は名称】 学校法人三浦学園

【代理人】

【識別番号】 100100549

【弁理士】

【氏名又は名称】 川口 嘉之

【選任した代理人】

【識別番号】 100090516

【弁理士】

【氏名又は名称】 松倉 秀実

【選任した代理人】

【識別番号】 100089244

【弁理士】

【氏名又は名称】 遠山 勉

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 192372

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 高カルシウム血症および骨疾患治療剤

【特許請求の範囲】

【請求項1】 下記一般式(I)

【化1】

(式中、Rは酸性条件下で脱離し得る水酸基の保護基を示す。)

で表されるリベロマイシンA誘導体またはその薬学的に許容される塩を有効成分とする高カルシウム血症または骨疾患治療剤。

【請求項2】 一般式(I)において、Rがtert-ブチルジメチルシリル基である請求項1に記載の治療剤。

【請求項3】 下記一般式(II)

【化2】

で示されるリベロマイシンA誘導体またはその薬学的に許容される塩。

【請求項4】 請求項3に記載のリベロマイシンA誘導体またはその薬学的に 許容される塩を有効成分とする高カルシウム血症または骨疾患治療剤。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、新規な高カルシウム血症および骨疾患治療剤に関する。



【従来の技術】

骨の量と機能は、骨芽細胞による骨形成と破骨細胞による骨吸収(骨破壊)のバランスによって維持されている。高齢化社会の中で患者数が急速に増加しつつある骨粗鬆症は、活性化した成熟破骨細胞による過剰な骨吸収により骨代謝のバランスが破綻し、骨量が減少する疾患である。

[0003]

骨粗鬆症の治療薬としての骨吸収抑制剤としては、現在のところ女性ホルモンであるエストロジェンなどがあり、治療方法としてはこれを直接投与する方法があるが、この方法は重篤な副作用を引き起こすことが欠点である。また、エストロジェンは甲状腺ホルモンであるカルシトニンの分泌を促進することにより骨吸収を抑制すると考えられており、カルシトニンなどのペプチドホルモン製剤なども骨吸収抑制剤として使用されている。しかしながら、ペプチドホルモン製剤は、その骨吸収抑制効果の持続性が短いことや、アレルギーなどの過敏性体質の患者には使用しにくいなどの欠点がある。従って、これらに代わる新たな骨疾患治療剤の開発が望まれている。

[0004]

骨吸収の要因である破骨細胞の働きを直接抑制できる非ホルモン系の薬剤は、 副作用の少ない臨床薬として期待できる。非ホルモン系の骨疾患治療剤としては 、リベロマイシン類を有効成分とする骨疾患治療剤が知られている(特許文献1 を参照)。しかしながら、さらなる骨疾患治療剤の開発が望まれている。

[0005]

上述のとおり、生体内において、骨密度が減少する骨疾患の原因は破骨細胞による過剰の骨吸収による。生体内において、例えば、副甲状腺ホルモン(Parath yroid Hormone: PTH)は、破骨細胞の分化を促進するとともに成熟破骨細胞の活性化を誘導する。従って、副甲状腺ホルモンが作用する破骨細胞に作用する薬剤、例えば、骨吸収の働きを担う破骨細胞の形成を抑制する薬剤、あるいは破骨細胞の機能を阻害する薬剤などの開発は、骨粗鬆症などの骨疾患の治療剤、またさらに高カルシウム血症などの治療剤としての臨床応用が大いに期待される。

[0006]

【特許文献1】

特開平7-223945号

[0007]

【発明が解決しようとする課題】

本発明は、上記の希求に応えるものであり、新規な高カルシウム血症および骨疾患治療剤、該治療剤の有効成分として用いられ得る新規化合物の提供を課題とする。

[0008]

【課題を解決するための手段】

本発明者は、上記課題の解決のために鋭意検討した結果、天然化合物リベロマイシンAの特定の誘導体、およびリベロマイシンAを基に新たに開発されたリベロマイシンA誘導体が、成熟破骨細胞に選択的な細胞死を誘導することによって骨吸収作用を抑制する事実を新たに見いだした。また、これらのリベロマイシンA誘導体が、生体内において最も重要な骨吸収システムである副甲状腺ホルモン依存的骨吸収を効果的に抑制できる事実を新たに見いだした。このような知見から、これらのリベロマイシンA誘導体を高カルシウム血症および骨疾患治療剤として使用できることを見出し、本発明を完成するに至った。

すなわち、本発明の要旨は以下のとおりである。

(1) 下記一般式 (I)

[0009]

【化3】

$$H_3C$$
 CH_3
 CH_3
 CH_3
 $COOH$
 CH_3
 $COOH$
 OR

[0010]

(式中、Rは酸性条件下で脱離し得る水酸基の保護基を示す。)

で表されるリベロマイシンA誘導体またはその薬学的に許容される塩を有効成分とする高カルシウム血症または骨疾患治療剤。

- (2) 一般式(I)において、Rがtert-ブチルジメチルシリル基である(1)に記載の治療剤。
 - (3) 下記一般式(II)

[0011]

【化4】

[0012]

で示されるリベロマイシンA誘導体またはその薬学的に許容される塩。

(4) (3) に記載のリベロマイシンA誘導体またはその薬学的に許容される 塩を有効成分とする高カルシウム血症または骨疾患治療剤。

[0013]

【発明の実施の形態】

以下、本発明を詳細に説明する。

(1) 本発明の治療剤に用いられるリベロマイシンA誘導体

本発明の治療剤に用いられるリベロマイシンA誘導体は、下記一般式(I)で表される化合物およびその薬学的に許容される塩である。

[0014]

【化5】

$$H_3C$$
 $COOH$
 CH_3
 CH_3
 $COOH$
 $COOH$
 CH_3
 $COOH$
 OR

[0015]

式中、Rは酸性条件下で脱離し得る水酸基の保護基を示す。

本発明において「水酸基の保護基」とは、水酸基を一時的に種々の反応から保護することができる原子団であれば特に限定されない。

また、本発明において「酸性条件下で脱離し得る」とは、保護基が酸性条件下 で脱離可能であって、中性条件下においては酸性条件下における場合と比較して より脱離しにくいことを意味する。好ましくは、「酸性条件下で脱離し得る」と は、成熟破骨細胞などにより作り出される酸性環境下において保護基が脱離可能 であって、通常の細胞が存在する中性環境下においては保護基がより脱離しにく いことを意味する。なお、「中性条件下において保護基がより脱離しにくい」と は、好ましくは中性条件下において保護基が安定でほとんど脱離しないことを意 味する。具体的には、「酸性条件下で脱離し得る」とは、例えば p H 4 . 0 以下 の酸性条件下において保護基が脱離し、pH7.0の中性条件下において保護基 がほとんど脱離しないことを意味する。本発明に用いることができる「酸性条件 下で脱離し得る」保護基は、例えば次のような方法で選択することができる。試 験する保護基で5位の水酸基を保護したリベロマイシンA誘導体を、成熟破骨細 胞などの酸性環境を作り出す細胞、および破骨細胞前駆細胞などの中性環境下に 存在する細胞に投与し、生存細胞数の計測またはMTT法などにより細胞死誘導 活性を測定し、酸性環境を作り出す細胞に対し、中性環境に存在する細胞よりも より高い細胞死誘導活性を示す誘導体を選択する。

[0016]

Rとしては、アシル基、アルキル基またはシリル基などを用いることができ、 好ましくはアシル基またはシリル基を用いることができる。より具体的には、ア シル基としてはホルミル基、アセチル基、プロピオニル基、ブチリル基、イソブ チリル基、バレリル基、イソバレリル基、ヘキサノイル基などのアルキルカルボ ニル基など、アルキル基としてはメチル基、エチル基などのアルキル基;テトラ ヒドロピラニル基;エトキシエチル基 、メトキシメチル基などのアルコキシア ルキル基;ベンジル基などのアリールアルキル (アラルキル) 基;メチルチオメ チル基などのアルキルチオアルキル基など、シリル基としてはtert-ブチルジフ ェニルシリル基、tert-ブチルジメチルシリル基、トリエチルシリル基、トリイソプロピルシリル基、ジメチルエチルシリル基などを用いることができるが、これらに限定されることはない。

[0017]

本発明の治療剤に用いられるリベロマイシンA誘導体の好ましい一形態は、一般式(I)において、Rがtert-ブチルジメチルシリル基であるリベロマイシンA誘導体である。

本発明の治療剤に用いられるリベロマイシンA誘導体の別の好ましい一形態は、一般式(I)において、Rがアセチル基である新規リベロマイシンA誘導体である。

[0018]

本発明の治療剤においてはリベロマイシンA誘導体の薬学的に許容される塩も用いることができる。薬学的に許容される塩としては、例えば、塩酸塩、硫酸塩などの鉱酸塩;又はp-トルエンスルホン酸塩などの有機酸塩;ナトリウム塩、カリウム塩、カルシウム塩などの金属塩;アンモニウム塩;メチルアンモニウム塩などの有機アンモニウム塩;グリシン塩などのアミノ酸塩などを挙げることができるが、これらに限定されることはない。

[0019]

一般式(I)で表されるリベロマイシンA誘導体は複数の不斉炭素を有しており、また置換基の種類によりさらに1個以上の不斉炭素を有する場合がある。これらの不斉炭素に基づく光学異性体またはジアステレオマーなどの立体異性体が存在するが、本発明においては純粋な形態の立体異性体のほか、任意の立体異性体の混合物またはラセミ体などを用いることができる。また、リベロマイシンA誘導体にはオレフィン性の二重結合を有する場合も存在し、二重結合に基づく幾何異性体が存在するが、純粋な形態の幾何異性体のほか、任意の幾何異性体の混合物も本発明に用いることができる。本発明に用いられるリベロマイシンA誘導体は任意の結晶形として存在することができ、水和物または溶媒和物として存在する場合もある。これらの物質についても本発明に用いることができる。

[0020]

リベロマイシンAについては公知方法及びそれに準ずる方法、例えば特公平6-33271号公報、及びジャーナル・オブ・アンチバイオティクス(Journal of Antibiotics Vol. 45, No. 9, pp1409-1413 (1992))に記載されているリベロマイシンA生産菌を培養し、リベロマイシンAを採取する方法により製造することができる。

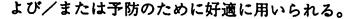
[0021]

リベロマイシンA誘導体については、本発明により本発明の治療剤として有効な活性を有する特定のリベロマイシンA誘導体の構造が明らかにされたため、公知方法、例えばバイオオーガニック・アンド・メディシナル・ケミストリー・レターズ(Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters Vol. 12, pp3363-3366 (2002))などに記載されているリベロマイシンA誘導体の製造方法および通常の有機合成手法により製造することができる。なお、本発明の実施例には、本発明の治療剤として用いられる化合物の合成手法の具体例が記載されており、これらの合成手法も参照することができる。

[0022]

(2) 本発明の高カルシウム血症および骨疾患治療剤

本発明の治療剤は、特定のリベロマイシンA誘導体またはその薬学的に許容される塩を有効成分とする薬剤であり、高カルシウム血症ならびに骨疾患の治療および/または予防のために使用することができる。骨疾患としては、骨量減少等の内因性骨疾患、及び物理的骨折等の外因性骨疾患の両方を含み、本発明の薬剤は上記骨疾患の治療及び/又は予防、あるいは上記骨疾患の治療期間の短縮のために使用することができる。内因性骨疾患としては、生体内での破骨細胞の過剰な形成及び/又は過剰な機能を伴う全ての疾患が包含される。骨疾患の具体例としては、骨粗鬆症、骨疾患関連性高カルシウム血症、骨ページェット病、破骨細胞腫、骨肉腫、関節症、慢性関節リウマチ、変形性骨炎、原発性甲状腺機能亢進症、骨減少症、骨多孔症、骨軟化症、外傷性骨折、疲労骨折、又は栄養障害、悪性腫瘍など他の疾病が原因による骨組織の脆弱化及び骨折などが挙げられるが、これらに限定されるわけではない。本発明の治療剤は、ビタミンD3、IL-1または副甲状腺ホルモンにより誘導される高カルシウム血症および骨疾患の治療お



[0023]

本発明の治療剤は、その使用目的にあわせて通常の薬学的手法に準じて投与方法、剤型、投与量を適宜決定することが可能である。例えば治療あるいは予防を目的としてヒトなどの動物に投与する場合は、散剤、顆粒剤、錠剤、カプセル剤、丸剤、溶剤等として経口的に、または注射剤、坐剤、経皮吸収剤、吸入剤等として非経口的に投与することができる。また、本発明の治療剤に用いられるリベロマイシンA誘導体の有効量は通常の薬学的手法に準じてその剤型に適した賦形剤、結合剤、湿潤剤、崩壊剤、滑沢剤等の医薬用添加剤を必要に応じて混合し、医薬製剤とすることができる。注射剤の場合には、適当な担体とともに滅菌処理を行って製剤とする。投与量は疾患の状態、投与ルート、患者の年齢、または体重によっても異なり、最終的には医師の判断に委ねられるが、有効成分量として成人に経口で投与する場合、通常20~500 mg/kg/日、好ましくは50~300 mg/kg/日、非経口で投与する場合、通常10~300 mg/kg/日、好ましくは20~200 mg/kg/日、非経口で投与する場合、通常10~300 mg/kg/日、好ましくは20~200 mg/kg/日を投与する。これを1回あるいは数回に分割して投与すればよい。

[0024]

本発明において、種々のリベロマイシンA誘導体を化学合成して、天然型リベロマイシンAに比べ、より特異的に細胞培養系における成熟破骨細胞の増殖を抑制できる化合物の開発を試みた。その結果、一般式(I)で表される特定のリベロマイシンA誘導体、特に一般式(I)におけるRがtert-ブチルジメチルシリル基である誘導体およびRがアセチル基である誘導体が、成熟破骨細胞に対して、天然型リベロマイシンAに比べ、さらに選択的な破骨細胞増殖抑制効果を示すことを新たに見いだした。すなわち、リベロマイシンAの5位の水酸基を適当な保護基で保護した誘導体は、中性pHでは殺細胞活性が微弱であるが、酸性環境を作り出す成熟破骨細胞に対しては強力なアポトーシス誘導活性を有するプロドラッグとして働く。これらの誘導体は、成熟破骨細胞以外の細胞に対するアポトーシス誘導活性がより低いといった優れた選択的破骨細胞アポトーシス誘導効果を示す。活性化した成熟破骨細胞に対する選択性が高いことから、これらのリベロマイシンA誘導体の副作用は軽微であると考えられる。

[0025]

また、甲状腺副甲状腺を摘出後、副甲状腺ホルモンを投与することにより高カルシウム血症を呈するラットに対して特定のリベロマイシンA誘導体の投与を行った結果、これらのリベロマイシンA誘導体は、副甲状腺ホルモンにより誘発される骨吸収作用を効果的に抑制できることが新たに判明した。また、これらのリベロマイシンA誘導体の骨吸収抑制効果は、従来のカルシトニンによるものに比べ持続時間の長いものであった。

[0026]

すなわち、本発明において、骨吸収を担う成熟破骨細胞に対して選択的細胞死を誘導できるリベロマイシンA誘導体が見出された。これらのリベロマイシンA誘導体は、副甲状腺ホルモンに起因する骨吸収を効果的に抑制でき、さらにその効果はカルシトニンなどに比べ持続性が向上していたことから、破骨細胞の過剰な活性化などにより誘発される骨疾患および高カルシウム血症などの効果的な治療剤として期待できる。

[0027]

【実施例】

以下に製造例および実施例をあげて本発明をさらに詳細に説明するが、本発明 はこれらに限定されるものではない。

種々のリベロマイシンA誘導体をバイオオーガニック・アンド・メディシナル・ケミストリー・レターズ(Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters Vol. 12, pp3363-3366 (2002))および以下の製造例に記載の方法により合成した。なお、リベロマイシンAを特公平6-33271号公報に記載の方法により製造した。合成した29種類のリベロマイシンA誘導体を以下の表1および2に示す。なお、表1および2においてAcはアセチル基、allylはアリル基、Etはエチル基、TBSはtert-ブチルジメチルシリル基、Meはメチル基、MTMはメチルチオメチル基を示す。

[0028]

【表1】

表1			
化合物	榜造	化合物	棉 鐘
リベロ マイシ ンA	HOOC Me HOOC ME COOH	6	HOOC HOOCH HE WE COOCH
1	HOOC HOOC HOOC HOOC HOOC HOOC HOOC HOOC	7	MeCOC Me HO Me COOMe COOMe 5 - CHO との混合物
2	HOOC Ms HOOC MS OTBS	8	HOOC He HO OH COOH
8	HOOC IN Me	9	MeOOC Me HOOO OH OH
4	HOOC Me HOOM Me	10	HOOC Me OH OH COOH
5	HOOC HO Me COOH	11	Me HOOC Me OH OH COOH OH 5,6・スピロアセタールとの混合物
1390-II	HOOC HOOC HOOC HOOC HOOC HOOC HOOC HOOC	12	HOOC Me HOOC Me OH
1392·II	HOOC ME OH OH	18	MeOOC Me H OH COOMs

[0029]

【表2】

决 2

化合物	構造	化合物	標準 .
14	Me CCOM	21	HOOC HO HOOC HO COOH
15	HOOC Me HOOOME	22	MeOOC Me He COOH
16	MeCOC He HO COOMe OH COOMe	23	Mecocc Me OH
	HOOC We HOOK Me COOH	24	Medoc Me House
18	HOOC HO HOOC COLEI	25	MeCOC He H Me CH
19	MeOOC HO HO OH	26 ·	Me COOH Me Me COOH
20	Me COC Ma Me OH	27	HOOC He HO COOH

[0030]

以下に、化合物2および27の製造例を示す。

<製造例1> 化合物2 (C5-シリルエーテル体)の合成

C5-シリルエーテル体(化合物 2)の合成

窒素雰囲気下、リベロマイシンA (6.6 mg, 0.01 mmol) の DMF (ジメチルホルムアミド) (300 μ 1) 溶液に、室温でイミダゾール (13.6 mg, 0.2 mmol) およびTBSCl (t-ブチルジメチルシリルクロライド) (18.0 mg, 0.12 mmol) を加えて一昼夜攪拌した。AcOEt (酢酸エチル) で希釈し、0 ℃で有機層を1N HCl、飽和食塩水で順次洗浄した。 溶媒を留去後残渣にMeOH (メタノール) : THF (テ

トラヒドロフラン) : $H_2O = 3 : 2 : 1$ (600 μ 1) および K_2CO_3 (5 mg) を加え室温にて1時間攪拌した。溶媒を留去後、残渣を SiO_2 カラムクロマトグラフィー $(n-\Lambda+ + \nu)$: AcOEt = 1 : 1 ; 1% 酢酸)にて精製して、 $5-\nu$ リルエーテル (化合物2) (無色油状物 : 5.0 mg, 71%) を得た。

[0031]

¹H NMR (500 MHz, CD₃OD) δ = 0.06 (s, 3H), 0.10 (s, 3H), 0.85 (d, J = 6.4 Hz, 3H), 0.89 (t, J = 6.9 Hz, 3H), 0.95 (s, 9H), 1.09 (d, J = 6.4 Hz, 3H), 1.79 (s, 3H), 2.31 (s, 3H), 2.63 (m, 4H), 3.47 (ddd, J = 10.0, 5.0, 5.0 Hz, 1H), 4.26 (dd, J = 6.9, 5.5 Hz, 1H), 4.65 (brd, J = 8.2 Hz, 1H), 5.54 (dd, J = 15.6, 6.9 Hz, 1H), 5.63 (dd, J = 7.3, 7.3 Hz, 1H), 5.82 (d, J = 15.6 Hz, 1H), 5.92 (brs, 1H), 6.27 (d, J = 15.6 Hz, 1H), 6.46 (m, 2H), 7.03 (dd, J = 15.6, 7.3 Hz, 1H).

¹³C NMR (125 MHz, CD₃OD) δ = 14.2, 14.4, 14.9, 18.1, 19.1, 23.9, 25.1, 25.5, 26.4, 28.6, 29.9, 31.1, 32.8, 33.3, 35.3, 36.9, 44.9, 76.2, 78.1, 79.9, 84.3, 97.0, 121.5, 122.3, 128.6, 129.4, 134.1, 135.6, 137.3, 139.3, 152.6, 153.5, 170.2, 170.2, 173.4, 175.9.

[0032]

<製造例2> 化合物27 (C5-アセテート体) の合成 トリアリルエステルの合成

リベロマイシンA(66.1 mg, 0.1 mmol)、 アリルアルコール(700 μ 1)、EDCI(1ーエチルー3ー(3ージメチルアミノプロピル)カルボジイミド)(178.2 mg, 0.6 mmol)およびDMAP(4ージメチルアミノピリジン)(1.2mg, 0.01 mmol)を2 mlのテフロン(デュポン社登録商標)製容器に入れ、さらに無水CH₂Cl₂で容器を満たし、室温1.5 GPaで2日間加圧した。反応液をEt₂O(ジエチルエーテル)で希釈し、2N Na₂CO₃aq.、飽和食塩水で順次洗浄後、MgSO₄で乾燥し、溶媒を留去した.残渣をカラムクロマトグラフィー(n-ヘキサン:Et₂O = 2 : 1)にて精製しトリアリルエステル(28.1 mg, 36%)を得た。

[0033]

¹H NMR (500 MHz, CDCl₃) $\delta = 0.76$ (d, J = 6.4 Hz, 3H), 0.82 (t, J = 6.9

Hz, 3H), 1.09 (d, J = 6.9 Hz, 3H), 1.72 (s, 3H), 2.25 (brs, 3H), 2.66 (m, 4H), 3.41 (ddd, J = 9.9, 4.8, 4.8 Hz, 1H), 4.11 (dd, J = 7.3, 5.6 Hz, 1H), 4.61 (d, J = 8.0 Hz, 1H), 4.62 (m, 6H), 5.24 (dd, J = 10.4, 1.4 Hz, 2H), 5.24 (dd, J = 10.4, 1.4 Hz, 1H), 5.32 (ddd, J = 17.2, 1.4, 1.4 Hz, 1H), 5.34 (ddd, J = 17.2, 1.4, 1.4 Hz, 1H), 5.35 (ddd, J = 17.2, 1.4, 1.4 Hz, 1H), 5.51 (dd, J = 15.6, 7.3 Hz, 1H), 5.54 (brt, J = 7.3 Hz, 1H), 5.86 (brs, 1H), 5.90 (d, J = 16.0 Hz, 1H), 5.96 (m, 3H), 6.22 (d, J = 15.6 Hz, 1H), 6.34 (d, J = 15.6 Hz, 1H), 6.38 (dd, J = 15.6, 8.0 Hz, 1H), 7.04 (dd, J = 16.0, 7.5 Hz, 1H).

¹³C NMR (125 MHz, CDCl₃) δ = 12.6, 14.1, 14.4, 14.7, 17.7, 22.9, 29.4, 30.2, 33.9, 34.2, 36.0, 42.7, 64.8, 65.1, 65.5, 74.9, 76.1, 78.2, 83.1, 95.8, 118.1, 118.1, 118.3, 119.7, 121.4, 126.0, 129.4, 132.0, 132.3, 132.3, 133.2, 133.8, 137.4, 137.7, 150.9, 151.9, 166.1, 166.4, 171.2, 171.8

[0034]

5-アセトキシ体の合成

窒素雰囲気下、トリアリルエステル(8.5 mg, $10.9~\mu$ mol) の CH_2Cl_2 溶液(1~ml) にピリジン($4.4~\mu$ l, $54.4~\mu$ mol)、DMAP (1~piece)、 Ac_2O (無水酢酸)($2.1~\mu$ l, $21.8~\mu$ mol)を順次加え0 で 3 時間攪拌した。溶媒を留去後、残渣をカラムクロマトグラフィー (n-ヘキサン : AcOEt = 3 : 1) にて精製して、5-アセトキシトリアリルエステル (無色油状物 : 6.8~mg, 76%)を得た。

[0035]

¹H NMR (500 MHz, CDCl₃) δ = 0.74 (d, J = 6.4 Hz, 3H), 0.83 (t, J = 6.9 Hz, 3H), 1.08 (d, J = 6.9 Hz, 3H), 1.70 (bs, 3H), 2.07 (s, 3H), 2.28 (d, J = 0.9 Hz, 3H), 2.67 (m, 4H), 2.77 (m, 4H), 3.43 (dt, J = 10.1, 3.7 Hz, 1H), 4.60 (ddd, J = 6.0, 1.4, 1.4 Hz, 2H), 4.62 (d, J = 8.7 Hz, 1H), 4.64 (ddd, J = 6.0, 1.4, 1.4 Hz, 2H), 4.65 (ddd, J = 6.0, 1.4, 1.4 Hz, 2H), 5.24 (ddt, J = 10.5, 1.4, 1.4 Hz, 1H), 5.25 (ddt, J = 10.5, 1.4, 1.4 Hz, 1H), 5.27 (dd, J = 8.3, 5.5 Hz)

z, 1H), 5.32 (ddt, J = 17.2, 1.4, 1.4 Hz, 1H), 5.34 (ddt, J = 17.2, 1.4, 1.4 Hz, 1H), 5.38 (dd, J = 15.6, 8.3 Hz, 1H), 5.64 (brt, J = 6.9 Hz, 1H), 5.86 (brs, 1H), 5.87 (dd, J = 15.6, 0.9 Hz, 1H), 6.30 (d, J = 15.6 Hz, 1H), 6.33 (d, J = 15.6 Hz, 1H), 6.38 (dd, J = 15.6, 8.7 Hz, 1H), 6.99 (dd, J = 15.6, 7.3 Hz, 1H), 7.03 (dd, J = 15.6, 7.3 Hz, 1H).

13C NMR (125 MHz, CDC1₃) δ = 12.7, 14.0, 14.4, 15.1, 17.7, 21.4, 22.8, 29.3, 30.2, 35.8, 40.6, 64.8, 65.2, 65.5, 74.5, 77.6, 78.2, 83.2, 95.9, 118.2, 118.3, 118.5, 120.0, 121.0, 121.9, 130.0, 132.1, 132.3, 132.5, 133.3, 133.9, 137.8, 139.8, 149.6, 151.8, 166.2, 166.6, 170.2, 171.4, 172.0.

[0036]

窒素雰囲気下、5-アセトキシトリアリルエステル(5.8 mg, 0.07 μ mol)のCH 2Cl₂(1 ml)溶液に0CでPd(Ph₃P)₄(テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム)(0.41 mg, 0.35 μ mol)、Ph₃P(トリフェニルホスフィン)(0.19 mg, 0.7 μ mol)、ピロリジン(7.3 μ l, 0.086 mmol)を順次加えた後、3時間攪拌した。反応溶液をEtOAcで希釈し、2N Na₂CO₃で抽出し、水層を2N HClで中性にしてEtOAcで抽出し、有機層を飽和食塩水で洗浄後、 $MgSO_4$ で乾燥し溶媒を留去して、5-アセトキシ体(4.2 mg, 85 %)を得た。

[0037]

¹H NMR (500 MHz, CDCl₃) δ = 0.83 (d, J = 6.4 Hz, 3H), 0.89 (t, J = 6.9 Hz, 3H), 1.13 (d, J = 6.9 Hz, 3H), 1.78 (brs, 3H), 2.11 (s, 1H), 2.30 (d, J = 1.4 Hz, 3H), 2.63 (m, 4H), 3.49 (dt, J = 10.1, 5.5 Hz, 1H), 4.66 (d, J = 6.9 Hz, 1H), 5.32 (dd, J = 7.3, 6.0 Hz, 1H), 5.51 (dd, J = 15.6, 7.8 Hz, 1H), 5.69 (t, J = 7.3 Hz, 1H), 5.88 (d, J = 15.6 Hz, 1H), 5.92 (brs, 1H), 6.33 (d, J = 15.6 Hz, 1H), 6.46 (d, J = 15.6 Hz, 1H), 6.48 (dd, J = 15.6, 6.9 Hz, 1H), 6.95 (dd, J = 15.6, 7.3 Hz, 1H).

¹³C NMR (125 MHz, CDCl₃) δ = 12.8, 14.2, 14.7, 15.2, 18.0, 23.8, 25.1, 25.5, 28.7, 29.9, 31.1, 32.8, 32.9, 34.7, 35.2, 36.9, 41.8, 76.2, 78.8,

79.8, 84.3, 97.1, 121.6, 122.9, 123.4, 130.9, 134.1, 135.3, 139.3, 140.3, 151.0, 152.5, 170.2, 170.2, 173.4, 176.0.

[0038]

<実施例1> リペロマイシンAおよびリペロマイシンA誘導体の成熟破骨細胞に対する細胞死誘導活性の検討

骨吸収の要因である成熟破骨細胞の増殖に対するリベロマイシンAおよびその 誘導体の阻害効果を検討した。

上記のようにして合成した 2 9種類のリベロマイシンA 誘導体を用いて、成熟 破骨細胞、及びマウス由来未分化マクロファージ様細胞 (RAW264細胞) に対する細胞死誘導活性の試験を行った。マウスマクロファージ系細胞株であるRAW264 細胞を10% FBS- α MEM (Gibco BRL社製) に懸濁し、96穴プレートに12000細胞/1 00 μ 1 播種し、1 時間培養後、RANKL (100 μ g/ml)、PD98059 (40 μ M) を含む培地を 100 μ 1 加え (終濃度 RANKL 50 μ g/ml、PD98059 20 μ M)、4 日間培養して成熟破骨細胞へ分化させた (J. Biol. Chem. Vol. 277, pp47366-47372 (2002))。なお、培養2 日目に培地を半量交換した。成熟破骨細胞へ分化させたプレートから培地を 100 μ 1/ウェルずつ除去し、2 倍濃度のリベロマイシンA誘導体を含む培地を 100 μ 1 加えて 24 時間培養後、TRAP (tartarateresist ant acid phosphatase:酒石酸耐性酸フォスファターゼ)染色を行い、残存する多核の破骨細胞の数を計測し、細胞死(アポトーシス)誘導活性 (ED50値)を計算した。アポトーシス誘導活性は、10 μ M Hoechst 33258で10分間染色し核の凝集を観察確認した。

[0039]

未分化RAW264 細胞に対する細胞死誘導活性はMTT 法(J. Immunol. Methods, Vol. 65, pp55-63 (1983))により検討した。RAW264 細胞を96穴プレートに4000 0細胞/100 μ 1播種し、24 時間培養後、3 倍濃度の薬物を含む培地 50 μ 1 を加え、24 時間培養して細胞死誘導活性を検討した。細胞死誘導活性を測定する 2 時間前に 0.5 % MTT-PBS(リン酸緩衝食塩水)15 μ 1 を加えて培養した後、培養液を除去した残渣を DMSO(ジメチルスルフォキシド)100 μ 1に溶解し、570 nm(レファレンス波長 630 nm)の吸光度を測定し、細胞死誘導活性のED50値を



[0040]

試験の結果、表 3 に示すように、リベロマイシンAによる成熟破骨細胞に対する細胞死誘導活性のED 50は0.18 μ Mであるのに対してRAW264 細胞に対する細胞 死誘導活性のED 50は24 μ Mであり、成熟破骨細胞に高い選択性を持って作用する。これに対し、リベロマイシンA誘導体(化合物 2 および化合物 2 7)は、破骨細胞の前駆細胞RAW264に対しては比較的高濃度においても増殖阻害作用を示さず、成熟破骨細胞に対して選択的なアポトーシス誘導効果を示した。リベロマイシンA誘導体 2 (C5-シリルエーテル体)、2 7 (C5-アセテート体)は5位の水酸基の修飾体であるが、成熟破骨細胞に対して選択的に細胞死を誘導した。成熟破骨細胞によるプロトン分泌によってその周辺は酸性環境になるが、酸性環境では加水分解により修飾基が脱離して水酸基に戻ったために活性を示した可能性がある。リベロマイシンA誘導体(化合物 2 および化合物 2 7)は、未分化RAW264細胞に対しては比較的高濃度においても増殖阻害作用を示さず、成熟破骨細胞に対して選択的なアポトーシス誘導効果を示すことから、プロドラッグとして有望であることが示された。

[0041]

【表3】

表 3 成熟破骨細胞および未分化 RAW284 細胞に対する細胞死誘導活性の ED_{50} (μ M)

	成熟破骨細胞	RAW264 細胞		成熟破骨細胞	RAW264 細胞
	細胞数	MTT		細胞数	MTT
リベロマイシンA	0.18	24	1 3	2.5	7.6
1	>45	182	1 4	8.8	25
2	6.6	89	1 5	5.8	25
3	>6.0	>6.0	16	26	>142
4	>5.6	>5.6	17	>61	n. d.
5	>47	>157	18	87	44
1390-II	>5.2	n. d.	19	86	>50
1392-II	>52	>174	20	>45	>150
6	>45	>149	2 1	7.8	21
7	>51	>169	2 2	9.8	58
8	31	100	2 3	>17	>17
9	>48	61	2 4	>15	>15
10	>54	>178	2 5	>17	>17
1 1	41	>178	2 6	>44	>148
1 2	0.6	1.0	2 7	1.8	49

n. d.: データなし

[0042]

<実施例2> マウス長管骨からの45Ca遊離抑制効果の検討

副甲状腺ホルモン(PTH)による骨吸収促進に対するリベロマイシンA誘導体の効果を測定した。

19日目の妊娠ラットに[45Ca]CaCl2を皮下注射し、胎児の骨を標識した。24時間後、前肢長管骨を摘出した。摘出した長管骨は15%加熱非活性化ウマ血清と100 U/ml ペニシリンを含んだDMEM(ダルベッコ改変イーグル培地)を培地として使用し、骨吸収因子(PTH 10-8M, IL-1 0.3 ng/ml、ビタミンD3 10-8M)及びリベロマイシンA誘導体と共に72時間培養した。培養後、0.1N HClにより骨のカルシウムを溶かし出した溶液と培養液の45Ca放射活性を液体シンチレーションカウンターで計測した。全カルシウム量に対する培養液中に放出されたカルシウム量の比(骨吸収活性(%))を指標としたPTHによる骨吸収促進に対するリベロマイシン



[0043]

【数1】

情吸収活性 (%) = 100 × 培養液中への ⁴⁵Ca 放出量/ (培養液中への ⁴⁵Ca 放出量+骨中の ⁴⁵Ca 残存量) 【 0 0 4 4 】

リベロマイシンA誘導体(化合物 2、および化合物 2 7) は、 10^{-8} M、 10^{-7} M及 00^{-6} MでPTHにより誘発された骨吸収を濃度依存的に抑制した。また、ビタミンD3やIL-1による骨吸収をも抑制できた。

[0045]

<実施例3> リベロマイシンA誘導体の副甲状腺ホルモン(PTH)による骨吸収 阻害効果の検討

生体内で最も重要な骨吸収因子として機能している副甲状腺ホルモン(PTH)による骨吸収に対するリベロマイシンA誘導体の効果を検討した。

[0046]

リベロマイシンA誘導体の骨吸収阻害効果は、骨吸収作用により血中に放出される血清カルシウムの濃度測定により検定した。SD系のラットに甲状腺副甲状腺 摘出手術(TPTX)を施し、翌日血清カルシウムの低下を確認した後、副甲状腺ホルモン(PTH)を持続注入して、骨吸収の亢進により高カルシウム血症を呈するラットを作製した。

PTH注入開始後 1 2 時間にリベロマイシン A 誘導体 (10 mg/50 μ l EtOH (エタノール) , 100 g bw) またはリベロマイシン A 誘導体のナトリウム塩 (10 mg/100 μ l 0.05 N NaOH, 100 g bw) を投与して経時的に 2 4 時間まで血清カルシウムの測定を行った。

[0047]

SDラットにTPTXを施行すると血清カルシウム濃度が著しく低下した。TPTXラットにPTHを持続注入すると血清カルシウム濃度が上昇した。一方、リベロマイシンA誘導体(化合物 2、および化合物 2 7)(80 mg/Kg)を投与した個体においては、PTHによる血中カルシウム濃度の上昇は、有意に抑制された。リベロマイシンA誘導体は、PTHによる骨吸収を有意に抑制することが明らかとなった。ま

ページ: 19/E

た、リベロマイシンA誘導体をEtOHに溶解後投与した個体では、投与時に死亡する個体が見られたが、リベロマイシンA誘導体をナトリウム塩として投与することにより死亡する個体は認められず、有効な骨吸収抑制作用が発揮された。

[0048]

一方、骨吸収抑制因子として臨床応用されているカルシトニンの骨吸収抑制作用についても検討して、リベロマイシンA誘導体との相異について調べた。その結果、カルシトニンは骨吸収抑制作用が短いのに対して、リベロマイシンA誘導体(化合物2、および化合物27)による骨吸収抑制作用は長時間維持された。

[0049]

【発明の効果】

本発明により、新規な高カルシウム血症および骨疾患治療剤、該治療剤の有効成分として用いられ得る新規化合物が提供される。

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 新規な高カルシウム血症および骨疾患治療剤、該治療剤の有効成分 として用いられ得る化合物の提供を課題とする。

【解決手段】 下記一般式(I)

【化1】

(式中、Rは酸性条件下で脱離し得る水酸基の保護基を示す。)

で表されるリベロマイシンA誘導体またはその薬学的に許容される塩を有効成分とする高カルシウム血症または骨疾患治療剤。

【選択図】 なし

ページ: 1/E

【書類名】

出願人名義変更届(一般承継)

【提出日】

平成15年12月 1日

【あて先】

特許庁長官殿

【事件の表示】 【出願番号】

特願2003-197229

【承継人】

【識別番号】

503359821

【住所又は居所】 【氏名又は名称】 埼玉県和光市広沢2番1号 独立行政法人理化学研究所

【承継人代理人】

100075812

【識別番号】 【弁理士】

【氏名又は名称】

吉武 賢次

【提出物件の目録】

権利の承継を証明する書面 1

【物件名】 【援用の表示】

平成15年11月20日提出の特許第1575167号外98件

にかかる一般承継による特許権の移転登録申請書

【物件名】

登記簿謄本 1

【援用の表示】

平成15年11月20日提出の特許第1575167号外98件

にかかる一般承継による特許権の移転登録申請書

【物件名】 委任状 1 【物件名】

委任状

委任 米



私は、

横別番号 100076812 弁理士 吉 武 賢 次 氏を代理人と定めて下記事項を委任する。

- ・ タ<u>タチャット</u> 1. 別紙目録に記載の特許出版に関する出版人名義変更届をする件
- 2. 上記各項の手続を処理するため復代理人を選任及び解任する件

以上

平成 / 5年 // 月 / 9日

住所又は居所 埼玉県和光市広沢 2番 1

氏名又は名称 独立行政法人 理化学研

代表者 理事長野依良

目 銀(1)

```
特顧昭63-235737
1.
                          51.
                              特職平07-327372
2.
   特願平05-044143
                          52.
                              特願平08−000652
3.
   特膜平05-127257
                          53.
                              特顯平08−026368
   特顧平05-127258
4.
                          54.
                              特願平08-030850
   特顯平05-213675
5.
                          55.
                              特顧平08-041279
€.
   特顯平05-306164
                          56.
                              物願平08~045903
7.
                              特顧平08-051604
   待顧平05-328611
                          57.
8.
   特顧平05-336746
                          58.
                              特願平08-065715
9.
   特顧平06-035100
                          69.
                              特顧平08-070071
10.
   特顧平06-061792
                          60.
                              特願平08-105667
11.
   特願平06-061793
                          61.
                              特願平08-107784
12.
   特顯平06-069150
                          62.
                              特願平08-116473
13.
   物願平06-097098
                          63.
                              特顧平08-123475
   特顯平06-111624
14.
                          64.
                              特顯平08-127005
15.
   特顯平06-121100
                          65.
                              特願平08-131746
16.
   特願平06-145908
                          66.
                              特願平08-132846
17.
   特顧平06-158670
                          67.
                              特顯平08-132854
18.
   特顯平06-158671
                          68.
                              特顧平08-142676
19.
   特顧平06-165751
                          69.
                              特顧平08-15807B
20.
   特顯平06-165752
                          70.
                              特顯平08-167401
21.
                          71.
   特顧平06-181857
                              特顯平08-196331
22.
   特顧平06-235742
                          72.
                              特顯平08-197050
   特顧平06-238603
23.
                          73.
                              特願平08-197051
    特願平06-244764
24.
                          74.
                              特願平08-211948
25.
    特顧平06-248486
                          75.
                              特級平08-216506
26.
    特顯平06-252942
                          76.
                              特顧平08-216508
27.
    特願平06-268723
                          77.
                              特職平08-222352
    特顧平06-293933
28.
                          78.
                              特顧平08-231066
29.
                          79.
    特顧平06-301372
                              特願平08-233442
30.
    特顯平06-323795
                          80.
                              特顯平08-236685
31.
    特顧平06-324490
                              特顧平08-251410
                          81.
32.
    特顯平06-507966(7/1/2002-12420)82.
                              特顧平08-262051
33.
    特顧平07-007185
                          83.
                              特顧平08-302896
34.
    特願平07-069255
                          84.
                              特願平08-308335
35.
    特顧平07-082880
                          85.
                              特顧平08-308336
36.
    特顧平07-083142
                          86.
                              特願平08-311467
37.
    特願平07-117933
                          87.
                              特顧平08-315093
38.
    特願平07-133487
                          88.
                              特顧平08-317622
    特願平07-205141
39.
                          89.
                              特願平08-320241
40.
    特願平07-214659
                          90.
                              特願平08-506395
41.
    特願平07-217276
                          91.
                              特願平09-002295
42.
    特願平07-236185
                          92.
                              特願平0.9~010602
43.
    特願平07-240684
                          93.
                              特願平09-019968
44.
    特顯平07-249244
                          94.
                              特顧平09-019969
45.
    特顧平07-259922
                          95.
                              特顯平09-019971
46.
    特願平07-282716
                          96.
                              特願平09-024890
47.
    特願平07-302793
                          97.
                              特願平09~028982
48.
    特願平07-306004
                          98.
                              特願平09-046824
49.
    特顯平07-311711
                          99.
                              特願平09-049254
50.
    特願平07-311715
                          100.
                              特願平09-053478
```

目録(2)

101.	特顧平09-054595	151. 特願平10-045434
102.	特願平09-056654	152. 特顯平10-049499
103.	特顯平09-057342	153. 特顯平10-049867
104.	特願平09-058774	154. 特願平10-051489
105.	特顧平09-067611	155. 特顯平10-051490
108.	特験平09-074394	156. 特願平10-051491
107.	特顯平09-080480	157. 特願平10-051492
108.	特級平09-082965	158. 特願平10-051493
109.	特顧平09-091523	159. 特顧平10-060740
110.	特顧平09-091591	160. 特願平10-060741
111.	特願平09-091694	161. 特願平10-061895
112.	特顕平09一096968	162. 特顯平10-078139
113.	特願平09-099061	163. 特願平10-085207
114.	特願平09-099109	164. 特願平10-085208
115.	特願平09-104093	165. 特顯平10-103083
116.	特駁平09-119730	166. 特願平10-103115
117.	特顧平09-129068	167. 特願平10-103671
118.	特願平09-134525	168. 特願平10-104093
119.	特願平09-147964	169. 特願平10-113493
120.	特願平09-155364	170. 特顧平10-116378
121.	特願平09-159963	171. 特顯平10-121458
122.	特駁平09-163630	172. 特願平10-127520
123.	特願平09-163631	173. 特願平10-136198
124.	特願平09-171924	174. 特願平10-149603
125.	特爾平09-175896	175. 特顧平10-150494
126.	特願平09-180423	176. 特願平10-151245
127.	特願平09-189436	177. 特願平10-155838
128.	特願平09-198201	178. 特顯平10-155841
129. 130.	特駁平09-208866	179. 特顯平10-156104
131.	特願平09-221087 特願平09-228345	180. 特願平10-156108
132.	特顯平09-230870	181. 特顯平10-198313
133.	特願平09-253740	182. 特顯平10-200280 183. 特顧平10-217132
134.	特顧平09-256795	
135.	特顯平09-271782	184. 特顯平10-217180 185. 特顯平10-222837
136.	特願平09-291995	186. 特顯平10-227939
137.	特願平09-297084	187. 特顯平10-229591
138.	特願平09-307627	188. 特願平10-232520
139.	特願平09-308597	189. 特願平10-232590
140.	特願平09-309848	190. 特願平10-236009
141.		191. 特願平10-237485
142.	特願平09-327609	192. 特願平10-238144
143.	特願平09-328742	193. 特願平10-245293
144.	特願平09-360327	194. 特顯平10-250598
145.	特願平10-002030	195. 特願平10-250611
146.	特願平10-010471	196. 特顯平10-252128
147.	特願平10-014152	197. 特願平10-260347
148.	特願平10-015690	198. 特願平10-260416
149.	特願平10-024892	199. 特願平10-268791
150.	特願平10-043335	200. 特願平10-269859

目録(3)

201.	特願平10-272529	251. 特願平11-135137
202.	特願平10-280351	252. 特願平11-135482
203.	特顯平10-308533	253. 特額平11-143429
204.	特顧平10-309765	254. 特願平11-144005
205.	特願平10-311673	255. 特願平11-147097
206.	特願平10-311674	256. 特駁平11-151099
207.	特願平10-311675	257. 特顯平11-166247
208.	特願平10-314856	258. 特顯平11-173839
209.	特顧平10-315761	259. 特顯平11-179278
210.	特顧平10-338896	260. 特願平11-186052
211.	特顧平10-338897	261. 特顯平11-193235
212.	特願平10-338898	
213.	特顧平10-338899	
		263. 特願平11-225060
214.	特顧平10-352428	264. 特顯平11-225832
215.	特顯平10-354665	265. 特願平11-225839
216.	特顧平10-363297	266. 特願平11-226176
217.	特願平10-363329	267. 特願平11-234800
218.	特願平10-506788	268. 特顯平11-240325
219.	特願平10-532832	269. 特顯平11-240910
220.	特顯平10-535583	270. 特顯平11-241737
221.	特願平11-008183	271. 特願平11-242438
222.	特願平11-013380	272. 特顯平11-242490
223.	特願平11-015176	273. 特顯平11-253851
224.	特願平11-031724	274. 特顯平11-260947
225.	特願平11-035776 ·	275. 特願平11-277759
226.	特願平11-046372	276. 特願平11-278976
227.	特願平11-055835	277. 特願平11-279324
228.	特願平11-055867	278. 特顯平11-281632
229.	特願平11-055930	279. 特顯平11-303976
230.	特顧平11-058957	280. 特顯平11-309616
231.	特駁平11-057381	281. 特顯平11-315036
232.	特願平11-057749	282. 特顯平11-321282
233.	特願平11-058103	283. 特願平11-336079
234.	特顧平11-061079	284. 特願平11-346467
235.	特願平11-061080	285. 特願平11-354563
236.	特願平11-064193	286. 特顯平11-360274
237.	特願平11-084372	287. 特顯平11-365899
238.	特願平11-064506	288. 特願平11-373483
239.	特願平11-065136	289. 特願平11-510791
240.	特顯平11-074385	290. 特顯平11-515324
241.	特願平11-081225	291. 特願2000-001783
242.	特顧平11-090383	292. 特顧2.0:00-005221
243.	特願平11-091875 ·	293. 特顧2000-009363
244.	特願平11-103231	294. 特顧2000-010516
245.	特願平11-104509	295. 特顧2000-011147
246.	特願平11-106920	296. 特願2000-011623
247.	特願平11-124187	297. 特顧 2 0 0 0 - 0 1 6 5 1 8
248.	特顯平11-130771	298. 特顧2000-016622
249.	特願平11-130771	299. 特顧 2 0 0 0 - 0 1 7 1 1 2
250.	特願平11-130814	The state of the s
LUU.	O T O O C T - T T - Mark	300. 特顯2000-018612

目 銀(4)

301.	特臘2000-019195	351. 特顧2000-141763
302.	物願2000-019528	352. 特願2000-148843
303.	特顧2000-020067	353. 特顧2000-152455
304.	特願2000-030321	354. 特顧2000-152469
305.	物願2000-034109	355. 特顧2000-154484
306.	特顧2000-039082	356. 特顯2000-161895
307.	特願2000-040355	357. 特願2000-163122
308.	特顧2000-041927	358. 特顧2000-164584
309.	特願2000-041929	359. 特願2000-179723
310.	特願2000-045318	360. 特願2000-181281
311.	物願2000-045855	361. 特顧2000-184259
312.	特願2000-051488	362. 特願2000-184295
313.	特願2000-051650	363. 特顧2000-191007
314.	特顧2000-052040	364. 特顧2000-191265
315.	特願2000-053707	365. 特顧2000-192332
316.	特願2000-054949	366. 特顧2000-193817
317.	特願2000-056093	367. 特顧2000-195384
318.	特願2000-056879	368. 特願2000-196991
319.	特願2000-057564	369. 特願2000-197022
320.	特願2000-057565	370. 特顧2000-202801
321.	特顧2000-057566	371. 特願2000-216457
322.	物願2000-058133	372. 特職2000-223714
323.	特顧2000-058282	373. 特顧2000-224970
324.	特顧2000-062316	374. 特顧2000-225486
325.	特顧2000-064142	375. 特顧2000-225864
326.	特級2000-064209	376. 特顧2000-225978
327.	符顧2000-071119	377. 特顧2000-226361
328.	特顧2000-076122	378. 特嗣2000-229191
329.	特顧2000-085874	379. 特顯2000-230551
330.	特願2000-089078	380. 特顧2000-237165
331.	特顧2000-092693	381. 特顯2000-237166
332.	特顧2000-100395	382. 特願2000-237533
333.	特願2000-105139	383. 特願2000-246309
334.	特願2000-105917	384. 特顯2000-248331
335.	特顯2000-107160	385. 特顯2000-249232
336.	特顧2000-108409	386. 特願2000-256149
337.	特願2000-109638	387. 特顧2000-257080
338. 339.	特顧2000-109954	388. 特願2000-257083
	特願2000-118361	389. 特顧2000-260030
340.	特願2000-120874	390. 特顧2000-261233
341.	特願2000-123634	391. 特願2000-264743
342.	特願2000-128431	392. 特願2000-265344
343.	特願2000-131049	393. 特願2000-278502
344.	特願2000-131050	394. 特顯2000-279557
345.	特顧2000-131745	395. 特願2000-292422
346.	特願2000-134427	396. 特願2000-292832
347.	特願2000-136551	397. 特願2000-299812
348. 349.	特願2000-136572	398. 特顧2000-307464
	特願2000-138977	399. 特願2000-308248
350.	特願2000-141566	400. 特顯2000-309581

İ

目 銀(5)

```
401.
   特願2000-319775
                          451.
                              特願2001-071435
402.
   特願2000-322056
                          452.
                              特颗2001-072650
403.
   特顧2000-333311
                          453.
                              物頭2001-072868
404.
   特顧2000-334686
                          454.
                              特顧2001-072963
   特顧2000-334969
                          455.
                              特願2001-073028
   特職2000-343912
406.
                          456.
                              特願2001-074964
407.
   特願2000-347398
                          457.
                              特願2001-074965
408.
   特顧2000-347865
                              特顧2001-077257
                          458.
409.
   特顧2000-358121
                          459.
                              特職2001-078671
410.
   特願2000-368566
                          460.
                              特顯2001-084173
411.
   特願2000-374626
                          461.
                              特願2001-089541
412.
   特顧2000-375090
                              特顯2001-091911
                          462.
413.
   特顧2000-378421
                          483.
                              特顧2001-092337
414.
   特顧2000-378942
                          464.
                              特職2001-116171
415.
   特闘2000-378950
                          485.
                              特顧2001-124294
   特顧2000-384771
416.
                              特顯2001-124452
                          466.
417.
   特願2000-387016
                          467.
                              特願2001-127575
418.
   特願2000-394815
                              特願2001-127576
                          468.
   特願2000-396445
419.
                          469.
                              特顧2001-135357
420.
   特顧2000-399940
                          470.
                              特願2001-137087
421.
   特馭2000-400336
                          471.
                              特願2001-138103
422.
   特顧2000-401110
                          472.
                              特顯2001-142583
423.
    特願2000-401245
                          473.
                              特願2001-147081
424.
   特願2000-401258
                              特職2001-152364
                          474.
425.
   特顧2000-503838
                          475.
                              特職2001-152379
426.
    特願2000-571733
                          476.
                              符顧2001-153447
427.
    特顧2000-571943
                          477.
                              特職2001-155572
428.
    特顧2000-602588
                          478.
                              特願2001-163740
429.
    特顧2000-602900
                          479.
                              特願2001-164819
430.
    特顧2000-618709
                          480.
                              特顯2001-184997
431.
    特額2001-003476
                          481.
                              特顧2001-165133
    特顧2001-005615
432.
                          482.
                              特顧2001-167910
433.
    特願2001-007979
                              特願2001-168784
                          483.
434.
    特願2001-016626
                          484.
                              特願2001-171705
435.
    特願2001-025030
                          485.
                              特顧2001-173331
436.
    特顧2001-037141
                              特額2001-174421
                          486.
437.
    特願2001-037147
                          487.
                              特願2001-174553
438.
    特顧2001-042501
                          488.
                              特願2001-175898
439.
    特顧2001-044933
                          489.
                              特願2001-178169
440.
    特顧2001-047762
                          490.
                              特顧2001-179858
441.
    特願2001-050845
                          491.
                              特顧2001-180552
442.
    特願2001-053550
                          492.
                              特顧2001-180554
443.
    特願2001-054717
                          493.
                              特顧2001-187735
444.
    特願2001-059115
                          494.
                              特願2001-197185
    特顧2001-059892
445.
                          495.
                              特職2001-197897
446.
    特願2001-080848
                          496.
                              特顧2001-200854
447.
    特願2001-062703
                          497.
                              特願2001-201356
448.
    特願2001-065799
                          498.
                              特願2001-202971
449.
    特願2001-065917
                          499.
                              特顯2001-203089
    特願2001-068285
450.
                          500.
                              特願2001-206505
```

目録(6)

501.	特顧2001-208522	551. 特顧2001-325387
502.	物願2001-206523	552. 特顧2001-326872
503.	特願2001-209305	553. 特顧2001-327853
504.	物願2001-212947	554. 特顧2001-329023
505.	物願2001-216505	555. 特顧2001-332168
506.	特顧2001-220219	556. 特取2001-337487
507.	特職2001-226176	557. 特顯2001-339396
508.	特職2001-228287	558. 特顧2001-339593
509.	特願2001-228374	559. 特願2001—346035
510.	特顧2001-235412	560. 特願2001-347316
511.	特顧2001-235747	561. 特膜2001-347637
512.	特願2001-238951	562. 特顧2001-349614
513.	特願2001-241023	583. 特膜2001-351730
514.	特願2001-243930	584. 特顧2001-352189
515.	特願2001-246642	565. 特願2001-353038
516.	特顧2001-249976	566. 特願2001-358446
517.	特願2001-254377	567. 特願2001-358581
518.	特顧2001-254378	568. 特願2001-359710
519.	特願2001-255589	569. 特顯2001-374928
520.	特顧2001-256576	570. 特顧2001-376591
521.	特顧2001-257188	571. 特顧2001-378767
522.	特顧2001-261158	572. 特顯2001-380473
523.	特願2001-266004	573. 特顧2001-382537
524.	特顧2001-266069	574. 特顧2001-382539
525.	特願2001-266454	575. 特顧2001-382599
526.	特顧2001-267194	576. 特顧2001-385258
527.	特願2001-267379	577. 特顧2001-385512
528.	特顯2001-267863	578. 特願2001-385513
529.	特願2001-272977	579. 特顯2001-385538
530.	特願2001-273964	580. 特願2001-388116
531.	特顧2001-276053	581. 特顧2001-390122
532 .	特顧2001-279406	582. 特願2001-392087
533.	特願2001-280319	583. 特願2001-392088
534. 535.	特願2001-285145	584. 特願2001-395196
536.	特顧2001-291059 特顧2001-292223	585. 特願2001-396120
537.	特願2001-292223	586. 特願2001-397762
538.	特願2001—2922224	587. 特顧2001-397998
539.	特願2001-293000	588. 特願2001-401139
540.	特顧2001-293936	589. 特顧2001-515803 590. 特顧2001-523852
541.		
542.	特顧2001-298140	591. 特願2001-557672
543.	特顧2001-298402	592. 特顧2002-000993 593. 特顯2002-005746
544.	特願2001—290402	
545.	特顧2001-309501	594. 特顧2002-010344 595. 特顧2002-011558
546.	特願2001—309501	
547.	特願2001-309984	
548.	特願2001-310554	597. 特願2002-020329
549.	特顧2001-313430	598. 特顧2002-022499 599. 特顧2002-028046
550.	特顧2001-319360	
0001	INNO A CAT OT SOOA	600. 特顧2002-028109

目 銀(7)

601.	特願2002-040151	651. 特顧2002-162157
602.	特願2002-042829	652. 特顧2002-162211
603.	特顧2002-044340	653. 特期2002-162365
604.	物願2002-044840	654. 特顧2002-167759
605.	特願2002-046188	655. 特顧2002-170068
606.	特願2002-047799	658. 特願2002-170902
607.	特願2002-053190	657. 特顧2002-176435
608.	特願2002-053575	658. 特顧2002-176583
809.	特願2002-055272	659. 特顧2002-183722
610.	特願2002-057253	660. 特願2002—185966
611.	特願2002-057565	661. 特顧2002-187862
612.	特願2002-057935	662. 特顧2002-187957
613.	特顧2002-057963	663. 特願2002—188281
614.	特顯2002-066249	664. 特願2002—189265
615.	特職2002-070624	665、特顯2002-194627
616.	特顧2002-070987	666. 特顧2002-197812
617.	特額2002-071924	667. 特顧2002-201443
618.	特顧2002-074902	668. 特顧2002-201575
619.	特顧2002-078164	669. 特顧2002-202118
620.	特顯2002-081467	670. 特願2002-205814
621.	特願 2002-081502	671. 特願2002-205825
622.	特職2002-083081	672. 特顧2002-217714
623.	特顯2002-084139	673. 特顧2002-221188
624.	特願2002-085017	674. 特顧2002-225489
625.	特願2002-087342	675. 特顧2002-225724
626.	特顯2002-094681	676. 特願2002-226859
627.	特願2002-095132	677. 特顧2002-227286
628.	特願2002-095389	678. 特顯2002-229686
629.	特願2002-100431	679. 特顯2002-230562
630.	特願2002-108561	680. 特職2002-235294
631.	特願2002-119320	681. 特顧2002-235737
532.	特願2002-120371	682. 特顧2002-236838
633.	特願2002-123347	683. 特顧2002-237058
634. 635.	特願2002-128854 特願2002-133717	684. 特額2002-237092
636.	特願2002—133717 特願2002—133749	685. 特顧2002-248946
637.	特願2002—133/49 特願2002—134313	686. 特職2002-253322
638.	特願2002—134313	687. 特願2002-253688
639.	特願2002-141187	688. 特顧2002-253697 689. 特顯2002-254096
640.	特願2002—141436	
641.	特願2002-149471	******
642.	特顧2002-149931	
643.	特願2002-150541	
644.	特願2002-150541	
645.	特願2002—154695	
646.	特願2002—154823	
647.	特願2002-154223	
648.	特顧2002—158352	
649.	特願2002—160277	
650.	特願2002-162148	
550.	14 WY TO O D . TO D 1 4 0	700. 特顯2002-274469

目 録(8)

701.	特順2002-276051	751. 特願2003-012738
702.	特願2002-282746	752. 特顧2003-012774
703.	特顧2002-286487	753. 特願2003-015968
704.	特験2002-289209	754. 特職2003-016044
705.	特顯2002-295332	755. 特願2003-016940
706.	特願2002-296911	756. 特顯2003-017397
707.	特願2002-299429	757. 特願2003-021499
708.	特願2002-301875	758. 特顧2003-024347
709.	特願2002-303838	759. 特顧2003-024620
710.	特願2002-312131	760. 特顧2003-025277
711.	特願2002-320102	761. 特顧2003-027647
712.	特願2002-320704	762. 特顧2003-027648
713.	特顧2002-325909	763. 特顧2003-031882
714.	特願2002-325920	764. 特顧2003-082932
715.	特願2002-332232	765. 特願2003-038206
716.	特願2002-339344	766. 特顧2003-040642
717.	特願2002-339392	787. 特願2003-043961
718.	特額2002-339541	768. 特顧2003-050153
719.	特願2002-339551	789. 特顧2003-050446
720.	特願2002-341195	770. 特顧2003-052520
721.	特願2002-343807	771. 特願2003-052602
722.	特願2002-344279	772. 特顧2003-052613
723.	特顧2002-345597	773. 特顧2003-052877
724.	特願2002-347401	774. 特願2003-053023
725.	特顯2002-348760	775. 特顧2003-054182
726.	特願2002-349042	776. 特顧2003-054798
727.	特願2002-354594	777. 特顧2003-054799
728.	特顯2002-357768	778. 特願2003-054846
729.	特顯2002-357900	779. 特顧2003-054847
730.	特願2002-358019	780. 特顧2003-054848
731.	特願2002-358967	781. 特願2003-054849
732.	特願2002-360972	782. 特顧2003-055452
733.	特顧2002-360975	783. 特願2003-056628
734.	特願2002-368112	784. 特願2003-061426
735.	特願2002-376555	785. 特願2003-063532
736.	特顧2002-376774	786. 特顯2003-065013
737. 738.	特顧2002-376831	787. 特顧2003-071028
739.	特願2002-379214	788. 特顧2003-072979
740.	特願2002-380624	789. 特顧2003-074168
741.	特願2002-381888 特願2002-382170	790. 特顧2003-076107
741. 742.	特願2002-382170	791. 特願2003-078999
743.		792. 特顯2003-079598
744.	特願2002~521644	793. 特顯2003-079613
744. 745.	特願2002-532458	794. 特顯2003-082466
746.	特願2002-548584 特願2002-548185	795. 特願2003-083318
740. 747.	特願2002-548185 特願2002-570743	796. 特願2003-083433
741. 748.		797. 特願2003-083480
749.	特願2003-003450	798. 特顧2003-085193
	特願2003-012550	799. 特願2003-089026
750.	特願2003-012694	800、 特願2003-090331

目録(9)

801.	特願2003-091446	851. 特職2003-127135
802.	特顧2003-092854	852. 特額2003-127150
803.	特顧2003-093642	853. 特願2003-128818
804.	特願2003-094272	854. 特職2003-128897
805.	特願2003-094719	855. 特願2003-129347
806.	特願2003-095770	856. 特願2003-131313
807.	特願2003-095884	857. 特顯2003-132280
808.	特願2003-095885	858. 特願2003-132605
809.	特願2003-095886	859. 特顧2003-132606
810.	特顧2003-095904	860. 特願2003-135591
811.	特願2003-097283	861. 特顯2003-138445
812.	特顧2003-097327	862. 特願2003-139397
813.	特願2003-101917	863. 特顧2003-140684
814.	特願2003-104928	864. 特願2003-142303
815.	特願2003-105362	865. 特願2003-143932
816.	特願2003-107267	866. 特願2003-145221
817.	特願2003-107268	867. 特顧2003-145390
818.	特顧2003-107647	868. 特願2003-147820
819.	特願2003-107885	869. 特願2003-150690
820.	待願2003-109575	870. 特顯2003-153014
821.	特願2003-115750	871. 特願2003-153015
822.	特願2003-115793	872. 特顧2003-153016
823.	特願2003-115847	873. 特顯2003-159985
824.	特願2003-115888	874. 特顯2003-154009
825.	特願2003-116232	875. 特顯2003-15.4841
826.	特膜2003-116895	876. 特願2003-155397
827.	特願2003-118161	877. 特顧2003-155407
828.	特願2003-118186	878. 特顧2003-158017
829.	特顧2003-119749	879. 特願2003-161005
830.	特願2003-119930	880. 特願2003-164126
831.	特願2003-120934	881. 特願2003-170051
832.	特願 2 0 0 3 - 1 2 1 2 3 3	882. 特顧2003-170324
833. 834.	特願2003-121261 特願2003-121273	883. 特顧2003-170325 884. 特顧2003-170326
835.	特願2003-121273	884. 特顧2003-170326 885. 特顧2003-170327
836.	特顯2003-121766	886. 特顧2003-170327
837.	特願2003-1222-6	887. 特願2003-170328
838.	特願2003-124654	888. 特顯2003-170329
839.	特顧2003-124655	889. 特顧2003-1705330
840.	特顧2003-124826	890. 特顧2003-171576
841.	特願2003-124829	891. 特顧2003-171619
842.	特願2003-124833	892. 特顯2003-172898
843.	特顧2003-124835	893. 特願2003-175819
844.	特願2003-125388	894. 特顧2003-177298
845.	待願2003-125403	895. 特顧2003-180198
846.	特顧2003-125405	896. 特願2003-182958
847.	特願2003-127090	897. 特顧2003-192763
848.	特願2003-127093	898. 特顯2003-192775
849.	特願2003-127109	899. 特願2003-194837
850.	特願2003-127130	900. 特願2003-197229

目 錄(10)

```
901.
   特顧2003-198340
902.
   特顯2003-204075
903.
   特顧2003-205349
904.
   特願2003-205710
905.
   特願2003-206546
906.
   特願2003-207698
907.
   特願2003-207771
908.
   特願2003-207772
909.
   特顧2003-207850
910.
   特顧2003-270049
911.
   特賦2003-271473
912.
   特顧2003-272421
913.
   特願2003-275055
914.
   特顧2003-277958
915.
   特顧2003-279130
916.
   特顧2003-283972
917.
   特顧2003-284055
918.
    特顧2003-286640
919.
    特顧2003-289138
920.
    特顧2003-293912
    物順2003-296474
921.
922.
    特願2003-298558
923.
    特願2003-299424
924.
    特願2003-303979
925.
    物順2003-304452
926.
    特顧2003-304453
927.
    特顧2003-305689
928.
    特顧2003-305844
929.
    特願2003-306137
930.
    特願2003-307564
931.
    特願2003-313014
932.
    特額2003-315355
933.
    特顧2003-318801
934.
    特顧2003-321497
935.
    特願2003-322948
936.
    特顧2003-324974
937.
    特願2003-326510
938.
    特顧2003-327645
939.
    特願2003-327907
940.
    特願2003-328600
941.
    特願2003-328840
942.
    特願2003-330418
943.
    特願2003-330569
944.
    特願2003-331848
945.
    特顧2003-332756
946.
    特顧2003-333798
    特願2003-333932
947.
948.
    特願2003-334036
949.
    特願2003-334083
950.
    特願2003-336365
```

951. 特膜2003-338191 952. 特膜2003-339542 953. 特膜2003-340181 954. 特膜2003-342519

認定・付加情報

特許出願の番号 特願2003-197229

受付番号 20308550893

會類名 出願人名義変更届 (一般承継)

担当官 関 浩次 7475

作成日 平成16年 3月17日

<認定情報・付加情報> 【提出された物件の記事】

【提出物件名】 委任状(代理権を証明する書面) 1

ページ: 1/E

出願人履歴情報

識別番号

[000006792]

 変更年月日 [変更理由] 1990年 8月28日 新規登録

住 所

埼玉県和光市広沢2番1号

氏 名

理化学研究所

出願人履歴情報

識別番号

[500433225]

1. 変更年月日

2000年 9月14日

[変更理由]

新規登録

住 所

愛知県名古屋市中区千代田5丁目14番22号

氏 名 学校法人三浦学園

2. 変更年月日

2004年 4月15日

[変更理由]

名称変更

住所 愛

愛知県名古屋市中区千代田5丁目14番22号

氏 名 学校法人中部大学

出願人履歴情報

識別番号

[503359821]

1. 変更年月日 [変更理由]

2003年10月 1日 新規登録

住 所 氏 名 埼玉県和光市広沢2番1号 独立行政法人理化学研究所